This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

(54) PRODUCTION OF Al-Ni Al QY STEEL MATERIAL

(11) 4-168262 (A)

(43) 16

(19) JP

[1].

(21) Appl. No. 2-293982 (22) 31.1

(71) NISSHIN STEEL CO LTD (72) SETSUKO TAKAHASHI(1)

(51) Int. Cl⁵. C23C10/28,C23C28/02,C25D5/26,C25D5/50

PURPOSE: To improve the corrosion resistance of a steel material to hot corrosive substances such as molten alkali salt by successively laminating an Ni coating layer and an AD coating layer on the surface of the steel material, subjecting this steel material to thermal diffusion treatment and forming alloy layers including a surface layer having a higher Ni content.

CONSTITUTION: An Ni coating layer as an underlayer and an Al coating layer as a surface layer are successively laminated on the surface of a steel material and this double-ply coated steel material is subjected to thermal diffusion treatment to carry out alloying. By this alloying, an alloy layer consisting of Al, Ni and the components of the steel is formed as the underlayer and an Al-Ni alloy layer having a higher Ni content than the underlayer and consisting of 37-65 atomic % Al and 25-63 atomic % Ni is formed as the surface layer.

(54) BORON NITRIDE COATED LAMINATED MATERIAL

(11) 4-168263 (A)

(43) 16.6.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 2-296813 (22) 31.10.1990

(71) KOBE STEEL LTD (72) TSUTOMU IKEDA

(51) Int. Cl⁵. C23C14/06,C23C14/32

PURPOSE: To enhance adhesive strength to the base material and to improve toughness by forming a metal film of a group IVa, Va or VIa element as the 1st layer, a boron film as the 2nd layer and a cubic boron nitride film as the

CONSTITUTION: A metal film of a group IVa, Va or VIa element is formed as the 1st layer on the surface of a base material. A boron film and/or a boronrich amorphous boron nitride film having ≥ 1.5 atomic ratio of B to N is formed as the 2nd layer on the 1st layer. A cubic boron nitride film is then formed as the outermost layer on the 2nd layer. The activated boron of the 2nd layer reacts with the metal (e.g. Ti) of the 1st layer to form a high strength Ti-B compd. between the 1st and the 2nd layers.

(54) METHOD FOR CONTROLLING ELASTIC LIMIT OF METALLIC MATERIAL AND SPRING MATERIAL PRODUCED BY THE METHOD

(11) 4-168264 (A)

(43) 16.6.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 2-296973 (22) 1.11.1990

(71) SHINKUU YAKIN K.K. (72) AKIRA OBA(1)

(51) Int. Cl⁵. C23C14/06,C23C16/32,C23C16/34,C23C16/38

PURPOSE: To increase the elastic limit of a spring material without deteriorating the toughness, durability, etc., by coating the surface of a metallic base material with a hard film.

CONSTITUTION: The surface of a substrate of a metal such as Cu, Ti, Al, Fe, Ni or Co or an alloy of such metals is coated with a hard film of the nitride, carbide or boride of Si, B, Co, Cr, Nb, etc., by CVD, sputtering or ion plating.

⑩日本国特許庁(JP)

11) 特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平4-168264

Sint. Cl. 5

識別記号

厅内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 6月16日

C 23 C 14/06

16/32 16/34 16/38 177登理备写

9046-4K 8722-4K 8722-4K

8722-4K

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

❷発明の名称

金属材料の弾性限度制御方法およびこの方法によって製造されたバネ材

②特 頭 平2-296973

. 願 平2(1990)11月1日

②発 明 者

彰_. 治

欣一

熊本県熊本市水前寺 4丁目31-13-604

⑫発 明 者

大石 政

22出

千葉県習志野市秋津2-2-9-402

勿出 願 人 真空冶金株式会社

大

千葉県山武郡山武町横田516番地

四代理人 弁理士 北村

外3名

明 細 書

1. 発明の名称

金属材料の弾性限度制御方法および この方法によって製造されたバネ材

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 金属基体の表面に、該基体の材料より硬度の高い硬質膜をコーティングすることにより、金属材料の弾性限度を制御することを特徴とする金属材料の弾性限度制御方法。
- (2) 前記コーティングが、CVD、スパッタ、イオンプレーティングのいずれかにより行われることを特徴とする請求項第1項記載の金属材料の弾性限度制御方法。
- (3) 金属基体、およびこの基体の表面上に形成された該基体の材料より硬度の高い材料からなるコーティング膜を開えていることを特徴とするバネ材。
- (4) 前記基体の材料が、Cu. Ti. Al. Fe. Ni, Co. Zr. Mo. W. Ta. Nb および これらの合金の何れかであり、前記コーティング

膜の材料が、Si, B, Co, Cr. Nb.

Ni. Mo. Ti. Zr. Ta. V. W等の窒化物、炭化物、ホウ化物の何れかであることを特徴とする請求項第3項記載のパネ材。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、金属材料の弾性限度制御方法および この方法によって製造されたパネ材に関するもの である。

(従来の技術)

金属材料の弾性限度制御方法、特に増大方法の代表的なものとして、焼き入れ等の熱処理による弾性限度の増大方法、冷間加工等の処理により加工硬化させることによる弾性限度の増大方法等が力よび引っ張り応力のかかる部位に、予め圧縮応力を付与することによる弾性限界の増大方法等が知られている。

また、 網、 アルミニウム、 チタン等の金属は 鉄 系の 金属と異なり、 熱処理および 冷間加工等の処理による弾性限度の増大はむずかしかった。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記の金属材料の弾性限度増大 方法においては、熱処理による場合は、焼き入れ により初性が低下するので、初性が必要なバネ材 等として用いる場合には、焼き入れ後、靱性向上 のため、焼き戻しを行わなければならず、また、 加工硬化の場合には、硬化が過ぎると、靱性が低 下するので、所定の限度でしか硬化処理を行うこ とができず、バネ定数の制面が困難であった。更 にまた、圧縮応力の予付与による場合には、一般 にショットピーニングによって行われているいる ので、材料の表面に微細な傷等の欠陥が生じて、 耐久性が低下する等の問題をそれぞれ有している。 また、熟的にも上記の処理は弱く、高温化では、 熱処理による硬化および銭留応力による硬化もそ れぞれなくなり、ただの金属となってしまう問題 もあった。

そこで、本発明は、初性等の他の特性を損ねることなく、弾性限度を増大させることのできる金属材料の弾性限度制御方法を提供することを目的

B. Co. Cr. Nb. Ni, Mo, Ti. Zr. Ta. V. W等の窒化物、炭化物、ホウ化物の何 れかを用いることができる。

(作用)

本発明の金属材料の弾性限度制御方法によれば、金属基体の表面上に、該基体の材料より硬度の高いコーティング膜を単に形成することにより弾性限度を増大するようにしているので、従来方法による場合のように、金属基体の靱性等の他の特性を損ねることがない。また、従来バネ材として使用不可能であった材質および極薄の形状のものをバネ材として用いることができるようになる。

更に、基体の一部に上記コーティング展を部分 的に施せば、一つの基体において、弾性限度の異 なる部位を形成することができる。

更にまた、本発明の方法を用いれば、バネ材と して特に必要な弾性限度および関性の大きいバネ 材を得ることができる。

(実施例)

以下、云付図面を参照しつつ、本発明の好まし

とするものである。

本発明の他の目的は、弾性限度および初性の面者が高く、しかも耐久性に優れたバネ材を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明による金属材料の弾性限度制御方法は、 金属基体の表面に、該基体の材料より硬度の高い 使質膜をコーティングすることにより、金属材料 の弾性限度を制御することを特徴とするものである。

上記コーティングの方法としては、CVD、スパッタ、イエンブレーティングが挙げられる。

また、本発明によるバギ材は、金属基体、およびこの基体の表面上に形成された該基体の材料より硬度の高いコーティング原を備えていることを特徴とするものである。

上記基体の材料としては、例えば、Cu. Ti. Al. Fe. Ni. Co. Zr. Mo. W. Ta. Nbおよびこれらの合金の何れかを用いることができ、上記コーティング原の材料としては、Si.

い実施例による金属材料の弾性限度制御方法およびバネ材について説明する。

第1図は、本発明の金属材料の弾性限度制御方法を実施するためのイオンプレーティング装置の一例を示す概略図である。なお、この実施例においては、Tiの金属基体上にTiNのコーティング膜を形成することにより、弾性限度を増大する方法について説明する。

以上のイオンプレーディング装置1を用いて、 Tiの金属基体上にTiNのコーティング膜を形成する本方法について以下説明する。

先ず、支持板5に板状の金属基体M(厚さO. 2 mm)を吊り下げた状態で支持させ、この状態 で、真空槽2の内部を真空排気系4を用いて真空 引きし5×10- * forr とした。次いで、中空陰 低型電子銃 7 にアルゴンガスを流しながら(5 × 10⁻⁴ Torr となる)、水冷頻製ハース6と電子 銃 7 との間に直流電源 R F スタータ (D C ・ R F)により電圧をかけ、中空熱陰極放電を起こし てチタンを蒸発させ、これと同時に支持板5にパ イアス電圧を一50Vをかけた。これにより、金 属基体Mの表面に、第2回に密着層10として示 したチタン(Ti)被膜が形成された。次いで、 真空槽2内に、反応ガス供給系8から窒素ガスを 導入し、内部の真空度が 5 × 1 0 ⁻³ Torr となる ように関整すると、金属基体M上には、更に硬質 層すなわち硬度の高いコーティング膜11である 窒化チタン(TiN) 被腐が形成された。この被

原をX被回がによって調べたところ、この被原は、主として窒化チタン(TiN)からなり、その他にチタン(Ti)も含まれていた。以上の方法によって得られた密著層10のTi被原の厚さはコンマ致μm、TiNを主とするコーティング原11の厚さは約2μmであった。上記工程中の成原連度は0.1~0.3μm/minであった。また、得られた試料12のコーティング原11の上からマイクロビッカース硬度計で硬度を測定したところ、約Hv1400であった。

また、上記試料12から幅10mm、長さ70mmの実験用試料12aを切り出し、第3図に示したように、この実験用試料12aを、その一端(20mm長さ)で固定支持し、他端すなわち自由端に力を加えて、弾性限度を示す損み量Fを測定したところ、10mmであった。同様にして、金属基体Mの弾性限度を示す損み量を測定したといる。3mmであった。したがって、本実の試料12は、~40℃においても続く

なることがなかった。

従って、本実施例により、良好な特性を備えた パネ材が得られた。

以上と同様にして、 C u の金属基体 M 上に T i N でコーティング 暦 1 1 を形成して 試料 1 2 を作 製し、この試料 1 2 から実験用試料 1 2 a を切り出して 4 5 量を 側定したところ、 5 m m であった。 C u の金属基体 M 自体の 4 5 4 を 例定したところ、 2 m m であり、コーティング 暦 1 1 により、 弾性 限度が 2 . 5 倍となったことが分かる。

これにより、導電性の良いバネ材が得られた。また、上記と同様にして、ステンレスの金属を 体M上にTiの密着膜とTiNのコーティング層 11を形成して試料12を作製し、この試料12 から実験用試料12aを切り出して調み量を測定 したところ、20mmであった。ステンレる 属基体M自体の調み量を測定したところ、6mm であり、コーティング層11により、弾性限度が 3倍強となったことが分かる。

従って、本実施例により、特に良好な特性を備

えたバネ材が得られた。

更に、上記と同様にして、Ti-6Aℓ-4Vの金属基体M上にTiNでコーティング暦11を形成して試料12を作製し、この試料12から実験用試料12aを切り出して調み量を測定したところ、22mmであった。Ti-6Aℓ-4Vの金属基体M自体の調み量を測定したところ、4mmであり、コーティング暦11により、弾性限度が5.5倍となったことが分かる。

従って、本実施例により、特に良好な特性を慣えたバネ材が得られた。

上記Ti金属基体M上にTiNコーティング層 11を形成したパネ材は、耐寒性に優れたもので あったが、耐熱性合金の金属基体Mの表面にTi Cのコーティング層11を形成すれば、耐熱性に 優れたパネ材を得ることができる。

また、1 枚のステンレスパネに、コーティング 暦を一部形成することにより、1 枚のパネの中で パネ定数の異なるパネを作製することができる。 更に、コーティング層の材質および厚みを適宜選 6

択することにより、バネ材のバネ定数を容易にコントロールすることができる。

(発明の効果)

以上本発明によれば、朝性、耐久性等の他の特性を損ねることなく、金属材料、特にバネ材の弾性限度を増大させることができる。また、バネ材の弾性限度を容易にコントロールすることができるとともに、複雑な形状のバネも製造することができるようになり、バネの設計が極めて容易になるとともに、その自由度が拡大する。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明の一実施例による金属材料の 弾性限度制御方法に使用されるイオンプレーティ ング装置の観略図、

第2回は、形成された試料すなわちバネ材の断で図、

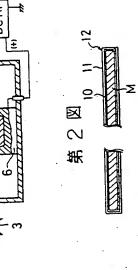
第3図は、弾性限度を示す異み量の測定方法の 一例を示す図である。

M -------金属基体

1 0 ……密着展

図

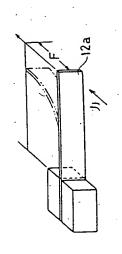
紙.



特許出職人 真空冶金株式会社 代理人 北村 欣一 外3名

11 ……コーティング層

12……試料(パネ材)



紙